

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002062553 A

(43) Date of publication of application: 28.02.02

(51) Int. CI

G02F 1/35 H01S 3/00

(21) Application number: 2000245835

(22) Date of filing: 14.08.00

(71) Applicant:

NATIONAL INSTITUTE OF

ADVANCED

INDUSTRIAL & TECHNOLOGY

(72) Inventor:

TAKAHASHI EIICHI MATSUMOTO YUJI **OOWADANO YOSHIROU** KUWABARA KENJI

(54) OPTICAL PULSE COMPRESSION METHOD AND ITS DEVICE

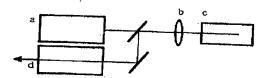
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problems that a mode lock laser and a distributed feedback type laser require a strong continuous light stimulating light source or separate mode lock laser light beams to stimulate short pulses respectively and are expensive and the ratio between the main section of a short pulse and a front section can not be made large because nonignored strong light beams are associated with the front and the back of a simple single pulse taken out (please refer to Figure 1) due to the fact that the output of the laser is fundamentally a pulse train.

SOLUTION: In a new pulse generation method, a laser pulse whose tip end section is made steeper is saturation amplified by the laser having a wide amplification gain frequency band.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

図4:本願発明に係る短パルス発生装置の構成図



a: レーザー発振器。 b: 集光レンズ, c: プリルアンセル d: レーザー増幅器

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-62553 (P2002-62553A)

(43)公開日 平成14年2月28日(2002.2.28)

(51) Int.Cl.7		離別記号	FΙ		:	テーマコード(参考)
G O 2 F	1/35	502	G 0 2 F	1/35	5 O 2	2 K 0 0 2
HO 1S	3/00		H01S	3/00	Z	5 F O 7 2

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 3 頁)

					
(21)出顯番号	特顧2000-245835(P2000-245835)	(71)出願人	301021533		
			独立行政法人産業技術総合研究所		
(22)出願日	平成12年8月14日(2000.8.14)		東京都千代田区霞が関1-3-1		
		(72)発明者	高橋 栄一		
			茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技		
			術院電子技術総合研究所内		
		(72)発明者	松本 裕治		
			茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技		
			術院電子技術総合研究所内		
		(72)発明者	大和田野 芳郎		
			茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技		
			術院電子技術総合研究所内		
			最終頁に続く		

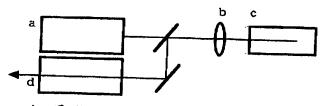
(54) 【発明の名称】 光パルス圧縮法及びその装置

(57) 【要約】

【課題】 モードロックレーザーおよび分布帰還型レーザーはそれぞれ強力な連続光励起光源あるいは短パルス励起のための別個のモードロックレーザー光を必要とし非常に高価である。また、その出力は基本的にパルス列であるため、単一パルスを取り出してもその前後に無視できない強度の光を伴うことが多く(図1参照)、短パルスの主部と前部の比を大きく取ることができないという欠点があった。

【解決手段】 先端部を急峻化したレーザーパルスを広い増幅利得周波数帯域を持つレーザーで飽和増幅することにより、新たな短パルス生成法を実現した。

図4:本願発明に係る短パルス発生装置の構成図



a: レーザー発振器, b: 集光レンズ, c: ブリルアンセル d: レーザー増幅器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光パルス圧縮法において、種レーザー光であるパルス幅の長いパルスの先端部を誘導プリルアン散乱により急峻化することにより、パルスの前部と主部の強度比を著しく高くしたパルスを形成し、該形成されたパルスを広い増幅利得周波数帯域を持つレーザー発振器を用いて飽和増幅することにより、上記誘導プリルアン散乱の反応時定数よりも短いパルス幅に光パルスを圧縮する方法。

【請求項2】 種レーザー光であるパルス幅の長いパル 10 スを発信するレーザー発振器、該発振器からのパルスを受けるブリルアンセル及び該セルからのパルスを受ける 広い増幅利得周波数帯域を持つレーザー発振器より成る 光パルス圧縮装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、パルス幅の短いパルスレーザー光(短パルスレーザ光)の生成技術に関し、安価な短パルスレーザー加工装置、感度の高い計測装置の構成に関する。

[0002]

【従来の技術】 短パルスレーザー光源として、モードロックレーザーおよび分布帰還型レーザーなどが従来より広く用いられてきた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記モードロックレーザーおよび分布帰還型レーザーは、それぞれ強力な連続光励起光源あるいは短パルス励起のための別個のモードロックレーザー光を必要とし、非常に高価である。また、その出力は、基本的にパルス列であるため、単一パルスを取り出しても、その前後に無視できない強度の光を伴うことが多く(図1参照)、短パルスの主部と前部の比を大きく取ることができないという欠点があった。この前部の光強度の抑制技術は現在も重要な研究課題となっている。一方、図2(a)に示すように、通常のレーザー出力を飽和増幅しても、図2(b)に示すように、そのピークがパルス前部に移動するだけでパルス幅は変化しない。

[0004]

【課題を解決するための手段】 上記従来の課題を解決 40 するため、本願発明は、先端部を急峻化したレーザーパルスを広い増幅利得周波数帯域を持つレーザーで飽和増幅することにより、新たな短パルスを実現した。

[0005]

【作用】 図3(a)に示されるような、種レーザー光である長パルスの先端部を誘導プリルアン散乱を用いて急峻化し、図3(b)に示されるような、強度が極めて低いレベルから立ち上がるレーザーパルスを形成する。このパルスを広い増幅利得周波数帯域を持つガスレーザーを用いて強飽和増幅することによって、図3(c)に示され

るような短パルスが先頭部分に形成される。この部分のパルス幅は原理的に増幅の利得長積を増大させた極限においてはその利得帯域に相当する短パルスを形成し、誘導プリルアン散乱の反応時定数には依存しない。このような著しい波形変形を伴う飽和増幅を実現するためには、媒質の損傷が問題にならない広い増幅利得周波数帯域を持つガスレーザー用いる必要がある。種レーザー光のパルス前部と主部の強度比が高いため、短パルス形成後も高いコントラストは保持されている。

[0006]

【実施例】 図4は、本願発明の実施例として、飽和増幅短パルスレーザー光発生装置の構成図を示す。図4におけるaから出力された長パルスレーザー出力を、立上がり波形を制御する誘導ブリルアン散乱セルに入射する。これにより出力光の前部と主部の比率を10の10乗以上に取ることが可能である。この出力光を広い増幅利得周波数帯域を持つガスレーザー(図4におけるd)を用いて強飽和増幅する。このレーザーとしてはKrFレーザーであり、ガスレーザーであるため強飽和増幅によるレーザー増幅媒質の損傷の恐れは無い。また、利得帯域は50fsのパルス幅に相当する。前部と主部の比率の高いパルスを増幅することによって常にパルス先頭部分が高い利得を受けるため、増幅の利得長積に対応しパルス幅が減少する。

【0007】 効果を確認するため、下記の条件で予備的な実験を行った。実験条件は、以下のとおりである。 レーザー: KrFレーザー

誘導ブリルアン媒質:フロリナートFC-72* (*住友3M登 録商標)

集光レンズ:メニスカスレンズ、[=50mm 通常の放電励起KrFレーザー出力(エネルギー1mJ、パルス幅5ns)を集光レンズを用いて誘導ブリルアン媒質中に入射する。出力ストークス光は、入射レーザー光の強度がしきい値に到達すると生成を開始し、入射レーザーと反対方向に伝搬する。この出力ストークス光のパルス主部と前部の強度比は10の9乗以上であった。この出力を再びKrFレーザーを用いて飽和増幅すると先端部が急峻化し短パルスが形成される。この手法により現在までに数nsの長パルスから数psの短パルスを得ることができた。

[0008]

【発明の効果】 本願発明は、非常に安価にしかもパルス主部に対してパルス前部強度の極めて低い短パルスレーザー光源を得ることができるという効果を有する。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 従来の短パルスレーザー光の模式図
- 【図2】 通常の飽和増幅によるパルス波形の変形図
- 【図3】 本願発明によるパルスの変形図
- 【図4】 本願発明よる短パルス発生装置の構成図 【符号の説明】

(3)

a レーザー発振器

b 集光レンズ

c ブリルアンセル

d レーザー発振器

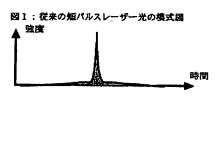
【図1】

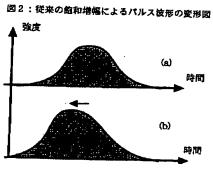
3

【図2】

【図3】

図3:本願発明によるパルスの変形図

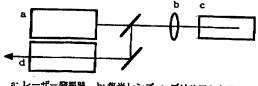




全 (a) 時間 (c) 時間

[図4]

図4:本願発明に係る短パルス発生装置の構成図



a: レーザー発振器, b: 集光レンズ, c: ブリルアンセルd: レーザー増幅器

フロントページの続き

(72) 発明者 桑原 研爾 東京都港区三田 1 丁目11番45号 Fターム(参考) 2K002 AA04 AB30 AB33 HA24 HA30 5F072 AA06 JJ08 QQ05 QQ06 SS08 YY06 YY11